<< 2013년 교육과정 안내 >>

작성일자:2013.09.06

1) 하기의 교육 일정은 변경 될 수 있으며, 접수시작일은 안내서 구분 기준으로 5주전 입니다.
2) 각 과정별 정원에 따라 업체별 최대수강인원이 제한됩니다.

No.	안내서구분	접수시작일	접수마감일	확정통보일	교육 기간	교육과정명	정원	업체별 최대인원
1	2월	01월 14일	01월 27일	01월 28일	02.18~02.22(5일,33hr)	반도체기초과정	20	3
2	"	"	02월 03일	02월 04일	02.25~02.28(4일,29hr)	솔라셀과정(폐강)	14	2
3	3월(1)	01월 28일	02월 11일	02월 12일	03.04~03.08(5일,33hr)	반도체기초과정	20	3
4	"	"	02월 17일	02월 18일	03.11~03.15(5일,30hr)	반도체실무과정I	40	6
5	3월(2)	02월 12일	02월 24일	02월 25일	03.18~03.20(3일,22hr)	반도체실무과정II	20	3
6	"	"	03월 03일	03월 04일	03.25~03.28(4일,26hr)	평판디스플레이과정	40	6
7	4월(1)	02월 25일	03월 10일	03월 11일	04.01~04.05(5일,33hr)	반도체기초과정	20	3
8	"	"	03월 17일	03월 18일	04.08~04.11(4일,26hr)	플라즈마기술과정	25	3
9	4월(2)	03월 11일	03월 24일	03월 25일	04.15~04.18(4일,26hr)	장비진공기술과정	35	5
10	"	"	03월 31일	04월 01일	04.22~04.24(3일,20hr)	Dry Etcher기술과정	25	3
11	5월(1)	04월 01일	04월 14일	04월 15일	05.06~05.10(5일,33hr)	반도체기초과정	20	3
12	5월(2)	04월 08일	04월 21일	04월 22일	05.13~05.16(4일,27hr)	반도체장비통신기술과정	25	3
13	"	"	04월 28일	04월 29일	05.20~05.23(4일,26hr)	플라즈마기술과정	25	3
14	6월(1)	04월 29일	05월 12일	05월 13일	06.03~06.05(3일,16hr)	PECVD/ALD기술과정	25	3
15	"	"	05월 19일	05월 20일	06.10~06.14(5일,33hr)	반도체기초과정	20	3
16	6월(2)	05월 13일	05월 26일	05월 27일	06.17~06.21(5일,30hr)	반도체실무과정I	40	6
17	"	"	06월 02일	06월 03일	06.24~06.27(4일,26hr)	평판디스플레이과정	40	6
18	"	"	06월 02일	06월 03일	06.25~06.28(4일,29hr)	솔라셀과정(폐강)	14	2
19	7월	05월 27일	06월 09일	06월 10일	07.01~07.05(5일,33hr)	반도체기초과정	20	3
20	8월	07월 15일	07월 28일	07월 29일	08.19~08.23(5일,33hr)	반도체기초과정	20	3
21	"	"	08월 04일	08월 05일	08.26~08.29(4일,29hr)	솔라셀과정	14	2
22	9월(1)	07월 29일	08월 11일	08월 12일	09.02~09.05(4일,26hr)	플라즈마기술과정	25	3
23	"	"	08월 18일	08월 19일	09.09~09.13(5일,33hr)	반도체기초과정(폐강)	20	3
24	9월(2)	08월 19일	09월 01일	09월 02일	09.24~09.27(4일,26hr)	장비진공기술과정	35	5
25	"	"	09월 08일	09월 09일	09.30~10.02(3일,20hr)	Dry Etcher기술과정	25	3
26	10월(1)	09월 09일	09월 22일	09월 23일	10.14~10.18(5일,33hr)	반도체기초과정	20	3
27	"	"	09월 22일	09월 23일	10.15~10.18(4일,27hr)	반도체장비통신기술과정	25	3
28	10월(2)	09월 16일	09월 29일	09월 30일	10.21~10.24(4일,26hr)	장비진공기술과정	35	5
29	"	"	10월 01일	10월 02일	10.23~10.25(3일,16hr)	PECVD/ALD기술과정	25	3
30	11월(1)	09월 30일	10월 13일	10월 14일	11.04~11.08(5일,33hr)	반도체기초과정	20	3
31	"	"	10월 13일	10월 14일	11.05~11.07(3일,22hr)	반도체실무과정II	20	3
32	"	"	10월 20일	10월 21일	11.11~11.15(5일,30hr)	반도체실무과정I	40	6
33	11월(2)	10월 14일	10월 27일	10월 28일	11.18~11.21(4일,26hr)	평판디스플레이과정	40	6
34	"	"	11월 03일	11월 04일	11.25~11.29(5일,33hr)	반도체기초과정	20	3
35	12월	10월 28일	11월 10일	11월 11일	12.02~12.05(4일,26hr)	플라즈마기술과정	25	3
36	"	"	11월 17일	11월 18일	12.09~12.12(4일,27hr)	반도체장비통신기술과정	25	3
37	"	"	11월 17일	11월 18일	12.10~12.13(4일,29hr)	솔라셀과정	14	2